IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Katsumi WATANABE, et al.			GAU:	
SERIAL NO: New Application			EXAMINER:	
FILED:	Herewith			
FOR:	HIGH PRESSURE PROC	CESSING APPARATUS		•
REQUEST FOR PRIORITY				
COMMISSIONER FOR PATENTS ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313				
SIR:				
☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number , filed , is claimed pursua provisions of 35 U.S.C. §120.				, is claimed pursuant to the
☐ Full bene §119(e):		U.S. Provisional Application(s <u>Application No.</u>		pursuant to the provisions of 35 U.S.C. Filed
Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.				
In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:				
COUNTRY Japan		APPLICATION NUMBER 2002-226597		MONTH/DAY/YEAR August 2, 2002
Certified copies of the corresponding Convention Application(s) ■ are submitted herewith □ will be submitted prior to payment of the Final Fee				
were filed in prior application Serial No. filed				
□ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.				
☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and				
☐ (B) Application Serial No.(s)				
are submitted herewith				
☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee				
			Respectful	lly Submitted,
22850			OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C. Corvin McClelland Registration No. 21,124	
Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/03)				nes D. Hamilton Pration No. 28,421

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 8月 2日

出願番号

Application Number:

特願2002-226597

[ST.10/C]:

[JP2002-226597]

出 願 人 Applicant(s):

株式会社神戸製鋼所

2003年 6月 2日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

PS-0074073

【提出日】

平成14年 8月 2日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

B01D 11/00

【発明の名称】

高圧処理装置

【請求項の数】

6 ·

【発明者】

【住所又は居所】

兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目3番1号 株式会社神戸

製鋼所 高砂製作所内

【氏名】

猿丸 正悟

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目3番1号 株式会社神戸

製鋼所 高砂製作所内

【氏名】

渡邉 克充

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目3番1号 株式会社神戸

製鋼所 高砂製作所内

【氏名】

石井 孝彦

【発明者】

【住所又は居所】

兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目3番1号 株式会社神戸

製鋼所 高砂製作所内

【氏名】

山根 秀士

【特許出願人】

【識別番号】

000001199

【氏名又は名称】 株式会社神戸製鋼所

【代理人】

【識別番号】 100061745

【弁理士】

【氏名又は名称】 安田 敏雄

【電話番号】 06-6782-6917

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001579

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9701075

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

高圧処理装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧力容器内に形成された高圧処理室に加圧媒体を供給して被処理体を高圧処理する高圧処理装置において、

前記圧力容器は、軸方向に分離可能な第1容器部と第2容器部とを有し、

前記第1及び第2容器部の間に前記高圧処理室が形成され、かつ、前記第1及 び第2容器部の接合部に高圧処理室を密封する面シール部が形成され、

前記面シール部に軸方向力を付与する押圧装置が設けられ、

前記押圧装置は、前記高圧容器の軸心部に対応する位置に、所定広さの空間を 有することを特徴とする高圧処理装置。

【請求項2】 前記空間に、前記処理室内の状態を変えるための補助装置が 配置されていることを特徴とする請求項1記載の高圧処理装置。

【請求項3】 前記補助装置は、前記高圧処理室内の加圧媒体を攪拌する攪拌装置であることを特徴とする請求項2記載の高圧処理装置。

【請求項4】 前記補助装置は、前記高圧処理室内に設けられた被処理体載置台を動かす駆動装置であることを特徴とする請求項2記載の高圧処理装置。

【請求項5】 前記補助装置は、前記高圧処理室内へ加圧媒体を供給する配管装置であることを特徴とする請求項2記載の高圧処理装置。

【請求項6】 前記押圧装置と圧力容器の間にスペーサが介在され、該スペーサを取り除くことにより、前記高圧処理室内から被処理体を取り出し可能とされていることを特徴とする請求項1万至5の何れか一つに記載の高圧処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば、半導体製造工程など、特にウェーハや液晶ガラス基板の処理に用いられる高圧処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

この種の従来の高圧処理装置として、蓋部材と圧力容器のシール部分が軸シールであり、高圧時に発生する軸力をプレスフレームやコラムで受ける形式(例えば、特開2001-250821号公報、特開2001-280856号公報参照)や、シール部分が面シールであり、軸力をシリンダなど押圧装置で受ける形式(例えば、特表平7-502376号公報、特開平9-292181号公報、特開10-335408号公報、特開2001-96103号公報参照)のものがある。

[0003]

前記軸シール形式の場合、シール部が摺動するため、パーティクル発生の原因 となっていた。

前記面シール形式の場合、シール部が摺動しないので、パーティクル発生は抑えられるので、半導体製造工程などパーティクルを嫌う高圧処理装置としては適したものであった。

一方、半導体製造工程においては、高圧処理室内の処理液を攪拌する等する補助装置を備えたものがある(例えば、特開平11-87306号公報参照)。

[0004]

そして、このような補助装置を、前記面シール形式の高圧処理装置にも備えた いという要求がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、前記従来の面シール形式の高圧処理装置においては、前記押圧装置が装備されているため、前記補助装置を圧力容器の外部に設けることができないという問題があった。

そこで、本発明は、面シール形式のものにおいて、攪拌装置などの補助装置を 装備可能とした高圧処理装置を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するため、本発明は、次の手段を講じた。即ち、本発明の特徴とするところは、圧力容器内に形成された高圧処理室に加圧媒体を供給して被処

理体を高圧処理する高圧処理装置において、前記圧力容器は、軸方向に分離可能な第1容器部と第2容器部とを有し、前記第1及び第2容器部の間に前記高圧処理室が形成され、かつ、前記第1及び第2容器部の接合部に高圧処理室を密封する面シール部が形成され、前記面シール部に軸方向力を付与する押圧装置が設けられ、前記押圧装置は、前記高圧容器の軸心部に対応する位置に、所定広さの空間を有する点にある。

[0007]

前記構成の本発明によれば、押圧装置の空間に、処理室内の状態を変えるため の補助装置を配置することができ、設置スペースの減少に寄与する。

前記補助装置は、前記高圧処理室内の加圧媒体を攪拌する攪拌装置であるのが 好ましい。

前記補助装置は、前記高圧処理室内に設けられた被処理体載置台を動かす駆動 装置とすることができる。

また、前記補助装置は、前記高圧処理室内へ加圧媒体を供給する配管装置であってもよい。

[0008]

前記押圧装置と圧力容器の間にスペーサが介在され、該スペーサを取り除くことにより、前記高圧処理室内から被処理体を取り出し可能とすることができる。

[0009]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。

図1において、高圧処理装置は、圧力容器1を有する。この圧力容器1は、軸方向に分離可能な第1容器部2と第2容器部3とを有する。前記第1及び第2容器部2,3の間に被処理体を収納する高圧処理室4が形成され、かつ、前記第1及び第2容器部2,3の接合部に前記高圧処理室4を密封する面シール部5が形成されている。

[0010]

圧力容器 1 には、図示省略の配管が接続され、高圧処理室 4 内へ圧力媒体を供給可能としている。この圧力媒体として、液体が例示される。前記被処理体とし

て半導体のウェーハや、液晶ガラス基板が例示される。

前記圧力容器 1 は、軸力支持装置 6 により、第 1 及び第 2 容器部 2 , 3 が分離 しないように支持され、さらに、前記面シール部 5 に軸方向力を付与して高圧処 理室 4 内の圧媒の漏洩を防止する押圧装置 7 が、前記軸力支持装置 6 と高圧容器 1 との間に介在されている。

[0011]

前記軸力支持装置 6 は、上部プレート 8 と下部プレート 9 と、この上下部プレート 8 , 9 を相対移動不能に連結固定するタイロッド 1 0 とを有する。この下部プレート 9 の上面に前記押圧装置 7 が設けられ、この押圧装置 7 の上面と前記上部プレート 8 の下面間に、前記圧力容器 1 が挟持される。

前記第1容器部2は、縦軸心を有する円柱状に形成され、その上下面は、互い に平行な平坦面とされて、その下面側に開口する同心円の孔が形成されている。

この第1容器部2の上面は、前記軸力支持装置6の上部プレート8の下面に固定されている。

[0012]

前記第2容器部3は、縦軸心を有する円柱状に形成され、その上下面は、互い に平行な平坦面とされて、その上面に上方に突出する同心円の段部が形成されて いる。

この段部が前記孔に嵌合して、段部上面と孔底面間に、前記高圧処理室4が形成される。

第1容器部2の下面と第2容器部3の上面との接合部に、シール部材11が介在され、前記面シール部5が形成されている。

[0013]

前記圧力容器1には、前記高圧処理室4内の状態を変えるための補助装置12 が、外部に設けられている。この実施の形態では、前記補助装置12は、第2容 器部3の下面の軸心部に取り付けられている。

即ち、前記高圧処理室4内には、載置台13が設けられ、該載置台13に前記 被処理体が載置される。この載置台13は、第2容器部3の軸心に貫通して設け られた軸14により支持されている。この軸14の下端が、前記補助装置12に 連結されている。

[0014]

即ち、この補助装置12は、前記載置台13を回転させたり、上下動させたり 、又は振動させたりする駆動装置により構成されている。この駆動装置は、電磁 モータなどにより構成するのが好ましい。

前記圧力容器1の下面、即ち、第2容器部3の下面は、前記押圧装置7により 支持されている。

前記押圧装置7は、軸方向に伸縮自在なシリンダにより構成されている。そして、この押圧装置7には、前記圧力容器1の軸心部に対応する位置に、軸心方向に貫通する所定広さの空間15が形成されている。

[0015]

この空間15に前記補助装置12が収納されている。

即ち、前記押圧装置7は、前記下部プレート9上面に載置されたリング状ピストン16と、該ピストン16に上下方向摺動自在に嵌合するリング状シリンダ17により構成されている。このリング状シリンダ17の中心部の空所が前記空間15を形成し、前記補助装置12が配置されている。

前記シリンダ17の上面が、前記第2容器部3の下面を支持している。このシリンダ17は、下部プレート9に立設されたガイド18により、上下方向移動がガイドされている。

[0016]

前記押圧装置7のシリンダ形式は単動式とされ、シリンダ室に圧媒を供給する配管19が、前記シリンダ17に接続されている。

この配管19を通じて高圧の媒体を流入させることにより、第2容器部3を第1容器部2へ押し付け、面シール部5の押し付け力を確保して、タイロッド10で結ばれた上下部プレート8,9により、高圧処理室4内で発生する圧力を保つことができる。

前記押圧装置7のシリンダ径は、前記高圧処理室4の内径よりも大きくされている。即ち、押圧装置7は、高圧処理室4内の圧力よりも低圧の作動圧力により 支持可能とされている。

[0017]

図2に示す如く、シリンダ室内の圧媒を抜くことにより、第2容器部3は下降 し、高圧処理室4を開放することができ、被処理体の装着・取外しが可能とされ ている。

なお、この実施の形態では、前記補助装置12は、リング状シリンダ17に固定されたもの、又は一体的に形成されたものであっても良い。また、シリンダ17とピストン16の配置は、上下逆転させたものであっても良い。第1及び第2容器部2,3の配置も、上下逆転させたものであっても良い。この場合、載置台13や補助装置12は、下部側に配置された容器部に設けられる。勿論、装置全体を上下逆転配置したものであっても良い。

[0018]

図3に示すものは、本発明の他の実施の形態であり、補助装置12として、前 記高圧処理室4内の加圧媒体を攪拌する攪拌装置を採用したものである。

この攪拌装置は、第2容器部3の軸心部に回転自在に設けられた攪拌羽根20 と、この攪拌羽根20を回転駆動する駆動部21とを有し、該駆動部21が第2 容器3の下面に取り付けられ、この駆動部21が前記押圧装置7の空間15に配置されている。

尚、図示省略するが、前記空間15に配置される補助装置12としては、前記 高圧処理室4内へ加圧媒体を供給する配管やバルブを含む配管装置であってもよ い。

[0019]

図4、5に示すものは、本発明の他の実施の形態であり、前記押圧装置7と圧力容器1の間にスペーサ22が介在され、該スペーサ22を取り除くことにより、前記高圧処理室4内から被処理体を取り出し可能としたものである。

即ち、左右一対のスペーサ22が、第4図の状態と、第5図の状態のように移動可能とされ得ている。

この実施の形態では、軸力支持装置 6 は、中心部をくり抜いた閉鎖フレームから構成されている。この閉鎖フレーム下部上面に押圧装置 7 が載置され、同フレーム上部下面に第 1 容器部 2 上面が固定されている。

[0020]

前記押圧装置7の上面側に左右一対のスペーサ22が、図示省略の移動装置により左右方向移動自在に設けられ、このスペーサ22の上面に第2容器部3が支持される。第2容器部3は、図示省略の昇降装置によって、昇降自在とされている。

前記押圧装置7は、複動式のシリンダから構成されている。即ち、リング状シリンダ23がフレームの下部に載置されている。このシリンダ23にリング状ピストン24が上下方向摺動自在に嵌合している。このピストン24の上面に前記スペーサ22が載置可能とされている。前記シリンダ23には、ピストン24を上昇させるために圧媒を供給する孔25と、ピストン24を下降させるために圧媒を供給する孔26が設けられている。

[0021]

この実施の形態においても、圧力容器1の下面の中心部には、高圧処理室4内の状態を変えるための補助装置12が設けられ、該補助装置12は、押圧装置7の空間15に配置されている。

前記実施の形態によれば、面シール形式としているので、軸シール形式のものに比べパーティクルの発生が抑えられる。そして、処理室内の状態を変えることができる補助装置を、押圧装置の空間に装着可能としているので、省スペース化が図れる。

[0022]

なお、本発明は、前記実施の形態に示したものに限定されるものではなく、例 えば、押圧装置として、シリンダ式以外の所謂コッタ式のものであっても良い。

[0023]

【発明の効果】

本発明によれば、押圧装置の空間に補助装置を配置するようにしたので、押圧 装置を設けた高圧処理装置にも、補助装置を設けることが可能になった。また、 押圧装置の空間に補助装置を収納するようにしたので、省スペース化が図れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1は、本発明の高圧処理装置の実施の形態を示し、高圧処理室を密閉した状態を示す一部断面図である。

【図2】

図2は、図1の装置において高圧処理室を開放した状態を示す一部断面図である。

【図3】

図3は、補助装置の他の態様を示す一部断面図である。

【図4】

図4は、本発明の高圧処理装置の他の実施の形態を示し、高圧処理室を密閉した状態を示す一部断面図である。

【図5】

図5は、図4の装置において高圧処理室を開放した状態を示す一部断面図である。

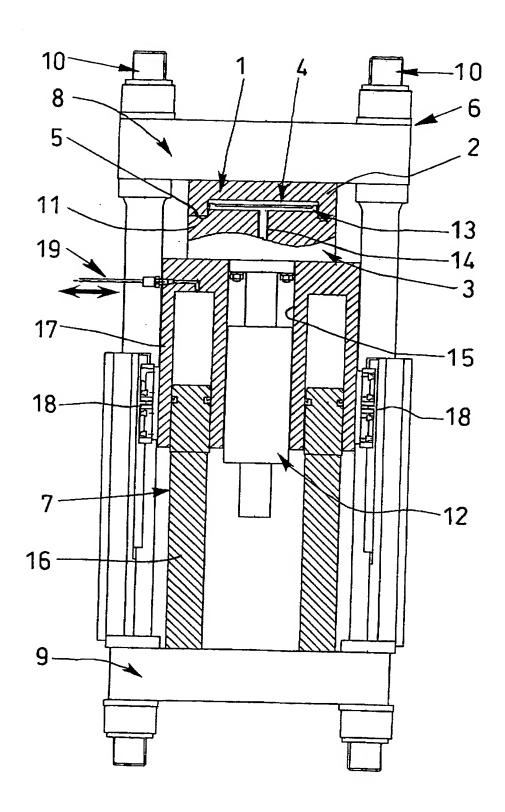
【符号の説明】

- 1 圧力容器
- 2 第1容器部
- 3 第2容器部
- 4 高圧処理室
- 5 面シール部
- 7 押圧装置
- 12 補助装置
- 15 空間

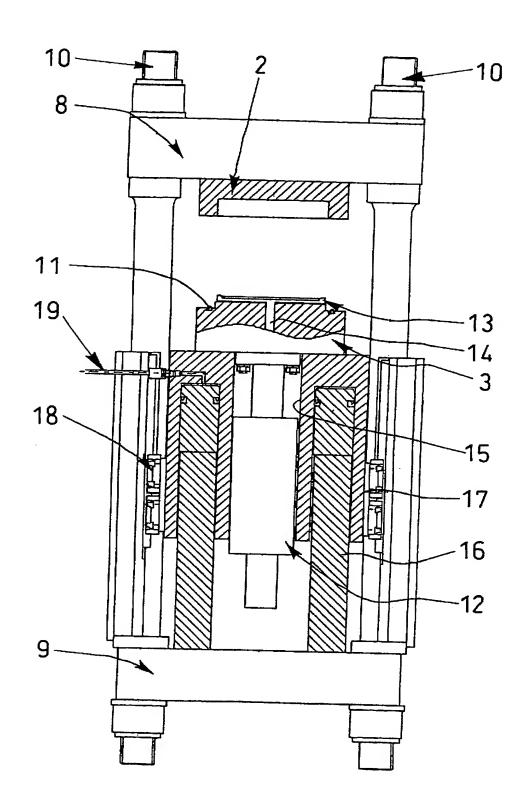
【書類名】

図面

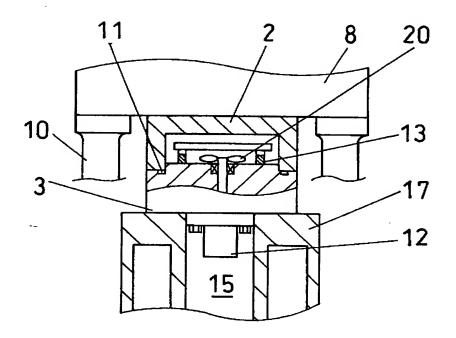
【図1】



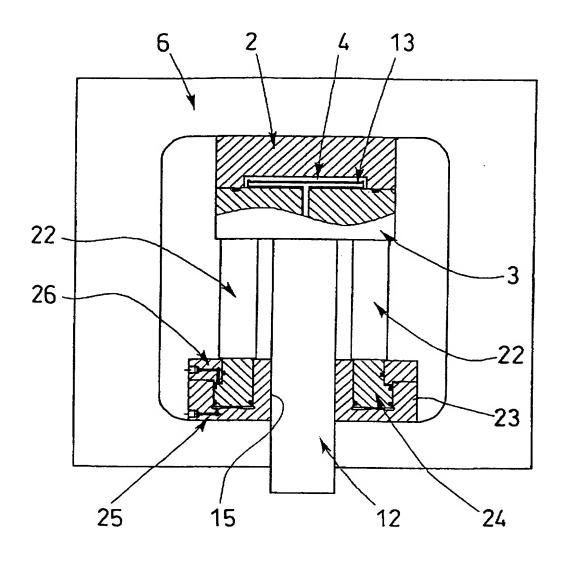
【図2】



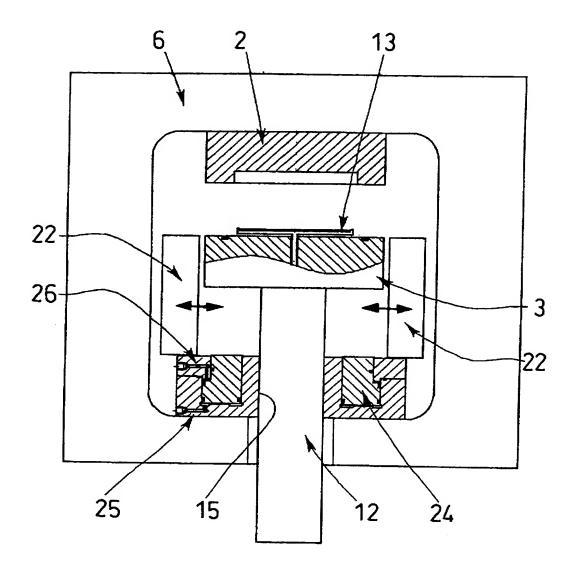
【図3】



【図4】



【図5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 面シール形式のものにおいて、攪拌装置などの補助装置を装備可能と した高圧処理装置を提供すること。

【解決手段】 圧力容器1内に形成された高圧処理室4に加圧媒体を供給して被処理体を高圧処理する高圧処理装置において、前記圧力容器1は、軸方向に分離可能な第1容器部2と第2容器部3とを有し、前記第1及び第2容器部2,3の間に前記高圧処理室4が形成され、かつ、前記第1及び第2容器部2,3の接合部に高圧処理室4を密封する面シール部5が形成され、前記面シール部5に軸方向力を付与する押圧装置7が設けられ、前記押圧装置7は、前記高圧容器1の軸心部に対応する位置に、所定広さの空間15を有する。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000001199]

1. 変更年月日

2002年 3月 6日

[変更理由] 住所変更

住 所

兵庫県神戸市中央区脇浜町二丁目10番26号

氏 名

株式会社神戸製鋼所